

## 誘電材料の新展開 ~新材料創成とデバイス化における階層的理解・制御と技術革新~

### オーガナイザー :

名古屋大学 (株)富士通研究所  
山田 智明 天田 英之



名古屋大学  
坂本 渉



産業技術総合研究所  
鈴木 宗泰



(株)村田製作所  
木村 雅彦 東京理科大学  
永田肇



TDK (株)  
古川 正仁 東京工業大学  
保科 拓也



### セッション概要

近年、電子デバイスは小型化・高機能化・コストダウン化に加え、省電力化・環境負荷低減化においても急速な進歩を遂げている。このようなニーズの多様化の流れは加速しており、材料、プロセス、デバイスの各ステージにおいて、例えば材料であれば元素選択から結晶構造・ドメイン・グレインの制御まで、デバイスであれば材料選択から素子構造まで、それぞれの階層を横断的に融合する革新的な技術が求められている。本セッションでは「新材料創成とデバイス化における階層的理解・制御と技術革新」を共通目標とした研究発表・討論の場を設け、理論、構造、物性、応用に携わる企業、研究所、大学の研究者・学生が横断的かつ有機的な融合を図る。

### セッションキーワード・トピックス

バルク・薄膜等の形態に関わらず誘電体全般における材料・デバイス・プロセスの基礎から応用まで。

### 招待講演者（予定）

竹中 正（東京理科大）、明渡 純（産総研）、  
森 茂生（大阪府立大）、柿本健一（名工大）、  
黒澤 実（東工大）、舟窪 浩（東工大）（順不同）

### 発表形式

口頭発表・ポスター発表を募集します（一部「ナノクリスタル」との合同セッションを予定）。ただし、申込件数により、ポスター発表への変更をお願いする場合もあります。なお、若手（36才以下）のポスター発表は奨励賞の対象となりますので多数の応募をお待ちしております。

### 協賛（予定）

応用物理学会、電子情報通信学会、電子セラミック・プロセス研究会、電子材料部会、基礎科学部会、日本結晶成長学会、ナノクリスタルセラミックス研究会、電気学会、日本機械学会、エレクトロニクス実装学会、物理学会、高温電子セラミックス研究会

### 連絡先

t-yamada@nucl.nagoya-u.ac.jp（山田）

## 中部発材料研究・製品開発と将来展開

### オーガナイザー :

JFCC  
産業技術総合研究所  
愛知県産業労働部

高橋誠治  
山口十志明  
加藤正樹

ノリタケカンパニーリミテド  
デンソー  
名古屋大学

左合澄人  
藤井 章  
菊田浩一

### セッション概要

中部地区は、产学研官によるさまざまなセラミックス関連技術開発および自動車や航空機などの産業基盤への取り組みが活発であり、世界有数のものづくり拠点である。この中部地区の特徴を生かし、产学研官の観点から、中部地区におけるセラミック材料やプロセス技術、製品開発に関する先端的な研究発表を通じて、セラミックス産業の将来展開について総合的な議論を行う。

### セッションキーワード・トピックス

セラミックス研究、産業技術の将来展開

### 招待講演者（予定）

|      |         |
|------|---------|
| 井須紀文 | LIXIL   |
| 右京良男 | 豊田中央研究所 |
| 奥山雅彦 | 日本特殊陶業  |
| 川崎真司 | 日本ガイシ   |

河本邦仁 名古屋大学

|       |               |
|-------|---------------|
| 左合澄人  | ノリタケカンパニーリミテド |
| 佐々木昌子 | 中部経済産業局       |
| 羽山清寿  | TYK           |
| 藤井 章  | デンソー          |
| 村山宣光  | 産業技術総合研究所     |

（五十音順）

### 発表形式

本セッションは、中部地区の产学研官からの招待講演で構成するため、一般からの口頭発表およびポスター発表の募集は予定しておりません。

### 連絡先

tosiro-yamaguchi@aist.go.jp（山口）